Unexamined Japanese Patent Publication 2002-128731

(57) Abstract

[Object] An object of the invention is to provide a compound usable in determining PCBs using ELISA, which is rapid, easy and inexpensive, and can replace the conventional complicated methods of measuring PCBs.

[Means for solving the problems] A phenoxy compound of a formula (1)

[Compound 1]

(wherein R^1 represents chlorine or phenyl, R^2 and R^3 represent hydrogen or chlorine, R^4 represents alkyl, aryl, hydrogen or succinimidyl, and m is an integer of 5 to 7) can be used as a reagent for ELISA to determine PCBs when bound to BSA and the like.

(19) 日本国特許广(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-128731 (P2002-128731A)

(43)公開日 平成14年5月9日(2002.5.9)

(51) Int.Cl.7 C 0 7 C 59/66 59/13 69/712 C 0 7 D 207/46 // G 0 1 N 33/535	識別記号	FI C07C 59/66 59/13 69/712 C07D 207/46 G01N 33/535 審查請求 未請求 請求	デーマコート*(参考) 4 C 0 6 9 4 H 0 0 6 Z 項の数16 OL (全 11 頁)
(21)出願番号	特願2000-325513(P2000-325513)	(71)出願人 000237204 富士レビオ株	
(22)出願日	平成12年10月25日(2000.10.25)	(72)発明者 丹羽 敏博	日本橋浜町2丁目62番5号日本橋浜町2丁目62番5号式会社内
		(72)発明者 小林 久子 東京都中央区 富士レビオ株	日本橋浜町2丁目62番5号 式会社内
		Fターム(参考) 40069 AC	都生 (外3名) 30 AC36 BC06 CC13 101 AB81 BP30 BS10

(54) 【発明の名称】 フェノキシ化合物

(57)【要約】

【課題】 従来の煩雑なPCBの測定法に替わる迅速且 つ簡便、低コストのPCBの酵素免疫測定法に用いられ る化合物の提供。

【解決手段】 一般式

【化1】

(式中、 R^1 は、塩素原子またはフェニル基、 R^2 および R^3 は、水素原子または塩素原子、 R^4 は、アルキル基、 アリール基、水素原子またはスクシンイミジル基、m は、5ないし7の整数である。)で表されるフェノキシ 化合物は、BSAなどと結合させて、PCBを測定する 際の酵素免疫測定試薬として用いることができる。

· . ·

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式

[化1]

$$R^{2}$$
 R^{2}
 $COOR^{4}$

で表されるフェノキシ化合物(式中、 R^1 は、塩素原子またはフェニル基、 R^2 および R^3 は、水素原子または塩素原子、 R^4 は、アルキル基、アリール基、水素原子またはスクシンイミジル基、mは、5ないし7の整数である。)。

【請求項2】 R^4 が水素原子である請求項1に記載の化合物。

【請求項3】 R^4 がアルキル基である請求項1に記載の化合物。

【請求項4】 アルキル基が低級アルキル基である請求項3に記載の化合物。

【請求項5】 R^4 がスクシンイミジル基である請求項1に記載の化合物。

【請求項6】 mが5である請求項1に記載の化合物。 【請求項7】 R^1 、 R^2 および R^3 が塩素原子である請求項1に記載の化合物。

【請求項8】 R^1 がフェニル基であり、 R^2 および R^3 が水素原子である請求項1に記載の化合物。

【請求項9】 R^1 、 R^2 および R^3 が塩素原子、 R^4 が水素原子であり、mが5である請求項1に記載の化合物。

【請求項10】 R^1 、 R^2 および R^3 が塩素原子、 R^4 がアルキル基であり、mが5である請求項1に記載の化合物。

【請求項11】 アルキル基が低級アルキル基である請求項10に記載の化合物。

【請求項12】 R^1 、 R^2 および R^3 が塩素原子、 R^4 がスクシンイミジル基であり、mが5である請求項1に記載の化合物。

【請求項13】 R^1 がフェニル基、 R^2 および R^3 が水素原子、 R^4 が水素原子、mが5である請求項1に記載の化合物。

【請求項14】 R^1 がフェニル基、 R^2 および R^3 が水素原子、 R^4 がアルキル基、mが5である請求項1に記載の化合物。

【請求項15】 アルキル基が低級アルキル基である請求項14の化合物。

【請求項16】 R^1 がフェニル基、 R^2 および R^3 が水素原子、 R^4 がスクシンイミジル基、mが5である請求項1に記載の化合物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般式 【0002】 [(£2] R^1 $O-(CH_2)_m COOR^4$ (I)

【0003】(式中、 R^1 は、塩素原子またはフェニル基、 R^2 および R^3 は、水素原子または塩素原子、 R^4 は、アルキル基、アリール基、水素原子またはスクシンイミジル基、mは、5ないし7の整数である。)で表されるフェノキシ化合物であり、PCBを酵素免疫測定法で測定する際の試薬として使用できる。

[0004]

【従来の技術】フェノキシ化合物は、新規な化合物であり、かつ、この化合物を測定するための試薬として有用である、ということは全く知られていなかった。

【0005】従来、PCBは、ガスクロマトグラフィーとマススペクトロメトリーとを一体化した機器等を用いて測定していたが、これらの測定機器は大変高価であり、また、サンプルが土や水の場合は、これら機器測定前に濃縮操作を行わねばならず、煩雑であった。これらの問題は酵素免疫測定法を採用することで解決することができた。この方法は、迅速かつ簡便、低コストで高感度測定ができる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、酵素免疫測定法でなしえなかったPCBの測定に有用な試薬を提供することが課題である。

[0007]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するため本発明者らは、新規な前記一般式(I)で表されるフェノキシ化合物を見出した。本発明の前記一般式(I)で表されるフェノキシ化合物は、PCBを酵素免疫測定法により広汎に測定できる化合物である。

【0008】以下、本発明を詳細に説明するにあたっ て、「アルキル基」としては、炭素原子数1~12の直 鎖状、分枝鎖状または環状のアルキル基のいずれでもよ く、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、1 -メチルエチル基、シクロプロピル基、n-ブチル基、 2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、1,1 -ジメチルエチル基、シクロブチル基、n-ペンチル 基、3-メチルブチル基、シクロペンチル基、2,2-ジメチルプロピル基、1-メチルシクロブチル基、シク ロブチルメチル基、n-ヘキシル基、4-メチルペンチ ル基、シクロヘキシル基、1-メチルシクロペンチル 基、シクロペンチルメチル基、(1-メチルシクロブチ ル) メチル基、n-ヘプチル基、5-メチルヘキシル 基、4、4-ジメチルペンチル基、シクロヘプチル基、 シクロヘキシルメチル基、(1-メチルシクロペンチ ル) メチル基、n-オクチル基、6-メチルヘプチル 基、5、5-ジメチルヘキシル基、(1-メチルシクロ へキシル)メチル基、n-ノニル基、7-メチルオクチル基、6,6-ジメチルヘプチル基、n-デシル基、8-メチルノニル基、7,7-ジメチルオクチル基、n-インデカシル基、9-メチルデシル基、8,8-ジメチルノニル基、n-ドデカシル基、10-メチルウンデカシル基、9,9-ジメチルデカシル基等を挙げることできる。また、「低級アルキル基」としては、前記アルキル基のうち、炭素原子数1~6の直鎖状、分枝鎖状又は環状のアルキル基を挙げることができる。

【0009】「アリール基」としては、単環式または多環式であり、さらに環上に1個以上の種々の置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基をいい、例えば、フェ

ニル、メチルフェニル、ジメチルフェニル、メトキシフェニル、ジメトキシフェニル、ニトロフェニル、ジニトロフェニル、クロロフェニル、ジクロロフェニル、プロモフェニル、ジブロモフェニル、ヨードフェニル、フルオロフェニル、トリフルオロメチルフェニル、アミノフェニル、ヒドロキシフェニル、メルカプトフェニル、 α ーナフチル、 β ーナフチル基等を挙げることができる。 【0010】本発明の前記一般式(I)で表されるフェノキシ化合物は以下の式に従い製造することができる。 【0011】

(第二工程)
$$R^2$$
 O CH_2 m $COOH$ (V)

【0012】(式中、 R^1 は、塩素原子またはフェニル基、 R^2 および R^3 は、水素原子または塩素原子、 R^5 は、アルキル基またはアリール基、mは、5ないし7の整数である。Xは、ハロゲン原子である。)

(第一工程) 本工程は、前記一般式(IV)で表わされる エステル誘導体を、一般式(II)で表される置換フェノ ールと一般式(III)で表されるハロ脂肪酸エステルと を塩基の存在下、反応させることにより製造する工程で ある。

【0013】前記一般式(II)で表される置換フェノールとしては、たとえば、モノクロロフェノール、ジクロロフェノール、トリクロロフェノール、フェニルフェノール等を挙げることができる。また、一般式(III)で表されるハロ脂肪酸エステルとしては、たとえば、6ープロモヘキサン酸エチル、6ープロモヘキサン酸メチル、7ープロモヘプタン酸エチル、7ープロモヘプタン酸メチル、8ープロモオクタン酸メチル、8ープロモオクタン酸メチル、8ープロモオクタン酸メチル、8ープロモオクタン酸メチル、6ークロロヘキサン酸メチル、6ークロロヘキサン酸メチル、7ークロロヘプタン

酸メチル、7-クロロヘプタン酸 t-ブチル8-クロロオクタン酸エチル、8-クロロオクタン酸メチル、8-クロロオクタン酸 t-ブチルなどを使用することができる。

【0014】本工程は、塩基の存在下に行うものである。使用できる塩基としては、たとえば、ナトリウムメトキシド、ナトリウム t ーブトキシド、カリウム t ーブトキシドなどのアルカリ金属アルコキシド、ジエトキシマグネシウムなどのアルカリ土類金属アルコキシド、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物、水素化カルシウムなどのアルカリ土類金属水素化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩等を挙げることができる。

【0015】反応は、不活性溶媒中で行うことが望ましく、たとえばテトラヒドロフラン、ジオキサン、1, 2 -ジメトキシエタン等のエーテル類、N, N -ジメチルホルムアミド、N, N -ジメチルアセトアミド、N - メチルピロリドン等のアミド類を挙げることができる。反応温度は、-20~40で実施することができる。

(第二工程) 本工程は、一般式(IV) で表わされる化合物に対し、塩基性条件下、酸性条件下または中性条件下

において加水分解を行い、一般式(V)で表わされるカルボン酸誘導体を製造する工程である。

【0016】塩基性条件下で用いる試薬としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水素化合物、水酸化カルシウム、水酸化パリウムなどのアルカリ土類金属水素化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、ナトリウムエーブトキシドなどのアルカリ金属アルコキシド、カリウムエーブトキシドなどのアルカリ金属アルコキシド、トリエチルアミン、イミダゾール、アミジン、DBU(1、5ージアザビシクロ[5、4、0]ウンデカー5ーエン)、DBN(1、5ージアザビシクロ[4、3、0]ノナー5ーエン)などの有機塩等を挙げることができる。塩基性条件下で用いる溶媒としては、エタノール、メタノール、エチレングリコール等のアルコール類、水、ジメチルスルホキシド等を挙げることができる。

【0017】また、酸性条件下で用いる試薬としては、塩酸、臭化水素酸、硫酸、燐酸などの鉱酸、酢酸、ぎ酸、トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸などの有機酸、三臭化ホウ素、三塩化ホウ素などのルイス酸、陽イオン交換樹脂等を挙げることができ、中性条件下で用いる試薬としては、ヨウ化リチウム、臭化リチウム、シアン化ナトリウム、チオール類のアルカリ塩等を挙げることができる。酸性または中性条件下で用いる試薬としては、ピリジン、ルチジン、コリジン、ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルホスホリックトリアミドなどの

【0022】0℃で、3,4,5-トリクロロアニリン1.00g(5.6mmol)を無水エタノール100mlに溶解し、42%フルオロホウ素酸3.16ml(15.1mmol)、亜硝酸イソアミル0.92g(7.8mmol)を加え、30分撹拌した。次いで、この溶液を300mlのエーテルに注ぎ、析出した結晶を集めた。得られた結晶に300mlの水を加え、硝酸銅(II)三水和物100g、酸化銅(I)1.29gを加え室温で18時間撹拌した。反応終了後、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残留物をシリカゲル

【0024】アルゴン気流下、3,4,5-トリクロロフェノール50mg(0.253mmol)の無水ジメチルホルムアミド溶液(5ml)に60%油性水素化ナトリウム11.0mg(0.276mmol)を加え、

アミド類、ジメチルスルホキシド、アルコール類、アセトン、水等を挙げることができる。反応温度は、20℃から加熱還流することにより実施できる。

(第三工程)本工程は、一般式(V)で表わされるカルボン酸誘導体に対し縮合剤の存在下、N-ヒドロキシスクシンイミドと反応させ一般式(VI)で表わされるスクシンイミジル誘導体を製造する工程である。

【0018】 この工程で使用する縮合剤としては、例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド、N-x+y-N'-3-3メチルアミノプロピルカルボジイミド塩酸塩、ジイソプロピルカルボジイミド、ベンゾトリアゾリル-N-ヒドロキシトリスジメチルアミノホスホニウムヘキサフルオロリン化物塩、ジフェニルホスホリルアジド等を挙げることができる。反応は、不活性溶媒中で行うことが望ましく、たとえばジクロロメタン、クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-ジメチルアセトアミド、N-ジスチルアセトアミド、N-メチルピロリドンなどのアミド類等を挙げることができる。反応温度は、 $-10\sim40$ で実施することができる。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、参考例及び実施例により本 発明をさらに詳細を説明をする。

【0020】参考例1

3, 4, 5-トリクロロフェノールの合成

[0021]

【化4】

クロマトグラフィー (ヘキサン-酢酸エチル=5:1) で精製し、3,4,5-トリクロロフェノール360mg (収率33.7%) を得た。

¹H-NMR (400MHz, CDCl₃): δ 5.2 2 (bs, 1H), 6.92 (s, 2H) ppm. 実施例1

6-(3, 4, 5-トリクロロフェノキシ) ヘキサン酸 エチルの合成

[0023]

【化5】

室温で15分間撹拌した。続いて6-ブロモヘキサン酸 エチル51mg (0.23mmol)を加え、室温で 18時間撹拌した。反応終了後、10%クエン酸水溶液 で弱酸性とした後、酢酸エチルで抽出し、飽和炭酸水素 ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残留物をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン一酢酸エチル=20:1)で精製し、6-(3,4,5-トリクロロフェノキシ)ヘキサン酸エチル27mg(収率31.0%)を得た。

 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃): δ 1. 2 6 (t, J=7. 1Hz, 3H), 1. 44~1. 53 (m, 2H), 1. 62~1. 74 (m, 2H), 1. 775~1. 84 (m, 2H), 2. 33 (t, J=7. 3Hz, 2H), 3. 92 (t, J=6. 4Hz, 2H), 4. 1 3 (q, J=7. 1Hz, 2H), 6. 93 (s, 2H) ppm.

【0026】6-(3,4,5-トリクロロフェノキシ)へキサン酸エチル374mgを酢酸3mlに溶解し、濃塩酸1mlを加え、2.5時間加熱環流した。反応終了後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和し、酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。酢酸エチルーへキサンから再結晶し標記化合物162mg(収率46.8%)を得た。 1 H-NMR(400MHz,CDC13):61.47~1.56(m,2H),1.67~1.76(m,2H),1.76~1.85(m,2H),2.40(t,3Hz,2H),6.93(s,2H) ppm.

【0028】6-(3,4,5-トリクロロフェノキシ)へキサン酸100mg(0.32mmol)の無水ジクロロメタン溶液(10ml)にN-ヒドロキシスクシンイミド41mg(0.35mmol)塩酸1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド68mg(0.35mmol)を加え、室温で22時間撹拌した。反応終了後、10%クエン酸水溶液を加え、酢酸エチルで抽出し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。エーテルーへキサンから再結晶しN-スクシンイミジル-6-(3,4,5-トリクロロフェノキシ)へキサノエート111mg(収率84.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (400MHz, CDC1₃): δ 1.5 5~1.63 (m, 2H), 1.78~1.87 (m, 4H), 2.65 (t, J=7.3Hz, 2H), 2. IR (liquid film): 2944, 173 8, 1588, 1440, 1292, 1250, 114 4 cm⁻¹

Mass (m/z, %): 342 $(M^{+}+4, 5)$, 3 40 $(M^{+}+2, 16)$, 338 $(M^{+}, 16)$, 200 (7), 198 (22), 196 (24), 143 (1 00), 115 (31), 97 (59), 69 (5 7).

実施例2

6-(3, 4, 5-トリクロロフェノキシ) ヘキサン酸 の合成

[0025]

mp:87.0~88.0℃

 $\begin{array}{l} \text{I R (KBr)} : 3085, \ 2950, \ 1712, \ 15\\ 85, \ 1555, \ 1440, \ 1254, \ 1145cm^{-1}\\ \text{Mass (m/z, \%)} : 314 (\text{M$^+$+4, 10)},\\ 312 (\text{M$^+$+2, 32)}, \ 310 (\text{M$^+$, 33), 2}\\ 00 (30), \ 198 (97), \ 196 (100), \ 1\\ 15 (86), \ 97 (59), \ 69 (61). \end{array}$

実施例3

N-スクシンイミジル-6-(3, 4, 5-トリクロロフェノキシ) ヘキサノエートの合成

[0027]

【化7】

84 (bs, 4H), 3.93 (t, J=6.2H z, 2H), 6.94 (s, 2H) ppm. mp:88.0~89.0°C

IR (KBr): 2947, 1811, 1787, 1749, 1583, 1555, 1213, $1079cm^{-1}$ Mass (m/z, %): 411 (M[†]+4, 13), 409 (M[†]+2, 39), 407 (M[†], 40), 297 (9), 285 (27), 293 (27), 200 (9), 198 (27), 196 (28), 97 (100), 69 (90).

実施例4

6-(3,4-ジクロロフェノキシ) ヘキサン酸エチル の合成

[0029]

【化8】

【0030】アルゴン気流下、3,4ージクロロフェノール500mg(3.07mmol)の無水ジメチルホルムアミド溶液(10ml)に炭酸カリウム455mg(3.3mmol)、6ープロモヘキサン酸エチル382 μ l(2.15mmol)を加え、室温で19時間撹拌した。反応終了後、飽和塩化アンモニウム水溶液で酸性とした後、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残留物をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサンー酢酸エチル=20:1)で精製し、6ー(3,4ージクロロフェノキシ)ヘキサン酸エチル586mg(収率89.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (400MHz, CDC13): δ 1. 2 6 (t, J=7.1Hz, 3H), 1. 44~1. 54 (m, 2H), 1. 65~1. 74 (m, 2H), 1. 75~1. 83 (m, 2H), 2. 33 (t, J=7.

【0032】6-(3,4-ジクロロフェノキシ)へキサン酸エチル2136mg(7.0mmol)を酢酸3mlに溶解し、濃塩酸2mlを加え、5時間加熱環流した。反応終了後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和し、析出した結晶を濾取し、精製水、ヘキサンにて洗浄後減圧下乾燥し、6-(3,4-ジメチルフェノキシ)ヘキサン酸1807mg(収率93.2%)を得た。 ^1H-NMR (400MHz,CDCl3): δ 1.48~1.57(m,2H),1.67~1.76(m,2H),1.76~1.84(m,2H),2.40(t,J=7.4Hz,2H),3.93(t,J=6.3Hz,2H),6.74(dd,J=8.9and2.9Hz,1H),6.97(d,J=2.9Hz,1H),7.30(d,J=8.9Hz,1H)

【0034】6-(3,4-ジクロロフェノキシ)へキサン酸800mg(2.89mmol)の無水ジクロロメタン溶液(<math>10ml)にN-ヒドロキシスクシンイミド365mg(3.17mmol)塩酸1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド608mg(3.17mmol)を加え、室温で24時間撹拌した。反応終了後、<math>10%クエン酸水溶液を加え、酢酸エチルで抽出し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。エーテルーへキサンから再結晶

3Hz, 2H), 3. 92 (t, J=6. 4Hz, 2 H), 4. 13 (q, J=7. 1Hz, 2H), 6. 7 4 (dd, J=8. 8 and 2. 9Hz, 1H), 6. 97 (d, J=2. 9Hz, 1H), 7. 30 (d, J=8. 8Hz, 1H) ppm.

IR (liquid film): 2948, 1738, 1596, 1472, 1232, 1164 cm⁻¹ Mass (m/z, %): 306 (M⁺+2, 15), 304 (M⁺, 23), 164 (29), 162 (46), 143 (100), 115 (29), 97 (56), 69 (49).

実施例5

6-(3,4-ジクロロフェノキシ) ヘキサン酸の合成 [0031] 【化9】

ppm.

mp:128.0~129.0℃

IR (KBr): 3100, 2952, 1716, 15 94, 1472, 1284, 1252, 1124, 10 50 cm⁻¹

Mass (m/z, %): 278 $(M^++2, 16)$, 276 $(M^+, 24)$, 164 (64), 162 (100), 115 (61), 97 (49), 69 (50). 実施例 6

N-スクシンイミジルー6-(3,4-ジクロロフェノキシ) ヘキサノエートの合成

[0033]

【化10】

UN-スクシンイミジル-6-(3,4-ジクロロフェノキシ) ヘキサノエート<math>1048mg(収率97.0%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (400MHz, CDC13): \hat{o} 1.5 7~1.64 (m, 2H), 1.78~1.87 (m, 4H), 2.65 (t, J=7.3Hz, 2H), 2.85 (bs, 4H), 3.94 (t, J=6.3Hz, 2H), 6.74 (dd, J=8.8and2.9Hz, 1H), 6.98 (d, J=2.9Hz, 1H), 7.30 (d, J=8.8Hz, 1H) ppm.

mp:96.0~96.5℃

IR (KBr): 2940, 1810, 1740, 16 02, 1486, 1238, 1212, 1084 cm

Mass (m/z, %): 375 $(M^{+}+2, 37)$, 373 $(M^{+}, 56)$, 261 (21), 259 (33), 164 (40), 162 (62), 97 (10

【0036】アルゴン気流下、3, 5-ジクロロフェノール500mg(3. 07mmol)の無水ジメチルホルムアミド溶液(10ml)に炭酸カリウム455mg(3. 3mmol)、6-ブロモヘキサン酸エチル 382μ 1(2. 15mmol)を加え、室温で21時間撹拌した。反応終了後、飽和塩化アンモニウム水溶液で弱酸性とした後、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を滅圧下留去した。残留物をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサンー酢酸エチル=20:1)で精製し、6-(3, 5-ジクロロフェノキシ)ヘキサン酸エチル591mg(収率90.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (400MHz, CDCl₃): δ 1. 2 6 (t, J=7.1Hz, 3H), 1. 43~1. 53 (m, 2H), 1. 65~1. 75 (m, 2H), 1. 75~1. 83 (m, 2H), 2. 33 (t, J=7.

【0038】6-(3,5-ジクロロフェノキシ)へキサン酸エチル2136mg(7.0mmo1)を酢酸3mlに溶解し、濃塩酸2mlを加え、5時間加熱環流した。反応終了後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和し、析出した結晶を濾取し、精製水、ヘキサンにて洗浄後減圧下乾燥し、6-(3,5-ジメチルフェノキシ)ヘキサン酸1933mg(収率99.6%)を得た。 1 H-NMR(400MHz,CDCl3): δ 1.47~1.56(m,2H),1.67~1.76(m,2H),1.76~1.84(m,2H),2.40(t,J=7.4Hz,2H),3.93(t,J=6.3Hz,2H),6.78(d,J=1.8Hz,2H),6.94(t,J=1.8Hz,1H)ppm.

0), 69 (84).

実施例7

6-(3, 5-ジクロロフェノキシ) ヘキサン酸エチル の合成

【0035】 【化11】

4Hz, 2H), 3. 92 (t, J=6. 4Hz, 2 H), 4. 13 (q, J=7. 1Hz, 2H), 6. 7 7 (d, J=1. 8Hz, 2H), 6. 93 (t, J= 1. 8Hz, 1H) ppm.

IR (liquid film): 2948, 1736, 1590, 1572, 1448, 1262, 1034 cm⁻¹

Mass (m/z, %): 306 $(M^{+}+2, 10)$, 304 $(M^{+}, 16)$, 164 (16), 162 (23), 143 (100), 115 (32), 97 (65), 69 (66).

実施例8

6-(3,5-ジクロロフェノキシ) ヘキサン酸の合成 【0037】

【化12】

mp:57.0~58.5℃

IR (KBr): 3096, 2960, 1704, 1588, 1468, 1260, 1204, 1090, 1046 cm⁻¹

Mass (m/z, %): 278 $(M^{+}+2, 14)$, 276 $(M^{+}, 22)$, 164 (48), 162 (76), 143 (100), 115 (79), 97 (92), 69 (89).

実施例9

N-スクシンイミジル-6-(3,5-ジクロロフェノ キシ)へキサノエートの合成

[0039]

【化13】

【0040】 6-(3,5-ジクロロフェノキシ) へキサン酸 800 mg(2.89 mmol)の無水ジクロロメタン溶液(10 ml)にN-ヒドロキシスクシンイミド365 mg(3.17 mmol)塩酸 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド608 mg(3.17 mmol)を加え、室温で 24 時間撹拌した。反応終了後、10% クエン酸水溶液を加え、酢酸エチルで抽出し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。エーテルーへキサンから再結晶しN-スクシンイミジル-6-(3,5-ジクロロフェノキシ)へキサノエート911 mg(収率 84.4%)を得た。

 l_{H-NMR} (400MHz, CDCl₃): δ 1. 5 5~1. 64 (m, 2H), 1. 77~1. 87 (m,

[0042]4-7x=h7x=l-w851mg(5.0 mm o 1) の無水ジメチルホルムアミド溶液(10 m 1) に炭酸カリウム1380mg(10.0mmo 1)、6-ブロモヘキサン酸エチル1171mg (5. 25 mm o 1) を加え、室温で3日間撹拌した。 反応終了後、10%クエン酸水溶液で弱酸性とした後、 酢酸エチルで抽出し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、 飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥 後、溶媒を減圧下留去した。エーテルーヘキサンから再 結晶し6-(4-フェニルフェノキシ)へキサン酸エチ ル1.06g(収率68.1%)を得た。 $^{1}H-NMR$ (400MHz, CDC13) : δ 1. 2 6 (t, J=7. 1Hz, 3H), 1. $48\sim1$. 57 (m, 2H), 1. $68 \sim 1$. 76 (m, 2H), 1. $7.9 \sim 1.87$ (m, 2H), 2.35 (t, J=7. 5 Hz, 2 H), 4.00 (t, J=6.4 Hz, 2)H), 4. 14 (q, J=7. 1 Hz, 2 H), 6. 9 6 (d with fine coupling, J =

【0044】6-(4-フェニルフェノキシ)へキサン酸エチル630mg(2.0mmol)をエタノール40mlに溶解し、4N水酸化ナトリウム水溶液0.8ml(3.2mmol)を加え室温で22時間撹拌した。反応終了後、溶媒を減圧下留去し、1N塩酸水溶液にて酸性とした後、クロロホルム、メタノールの混合溶媒で抽出し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。酢酸エチルーエーテルーへキサンから再結晶し6-(4-フェニルフェノキシ)

6 - (4 - フェニルフェノキシ)ヘキサン酸エチルの合 成

(化14)

[0041]

8. 8Hz, 2H), 7. 30 (t with fine coupling, J=7. 4Hz, 1H), 7. 42 (t with fine coupling, J=7. 7Hz, 2H), 7. 51 (d with fine coupling, J=8. 8Hz, 2H), 7. 55 (d with fine coupling, J=8. 8Hz, 2H), 7. 55 (d with fine coupling, J=8. 2Hz, 2H) ppm. mp: 53. $5\sim54$. 0° C IR (KBr): 2944, 1740, 1602, 1480, 1252, 1180, 1038 cm⁻¹ Mass (m/z, %): 312 (M+, 75), 170 (100), 143 (70), 115 (25), 97 (22), 69 (19).

実施例11

6-(4-フェニルフェノキシ) ヘキサン酸の合成 [0043] 【化15】

へキサン酸 489 mg(収率 85.4%)を得た。 ^1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ 1.5 2-1.61 (m, 2H), 1.70~1.79 (m, 2H), 1.80~1.88 (m, 2H), 2.42 (t, J=7.4Hz, 2H), 4.01 (t, J=6.4Hz, 2H), 6.96 (d with fine coupling, J=8.8Hz, 2H), 7.30 (t with fine coupling, J=7.3Hz, 1H), 7.41 (t with fi

ne coupling, J=7.6Hz, 2H), 7.51 (d with fine coupling, J=8.8Hz, 2H), 7.55 (d with fine coupling, J=7.1Hz, 2H) ppm.

mp:118.0~118.5℃

IR (KBr): 3040, 2944, 1702, 16 16, 1494, 1292, 1250, 1204, 10

【0046】6-(4-フェニルフェノキシ)へキサン酸489mg(1.72mmo1)の無水ジクロロメタン溶液(15ml)にN-ヒドロキシスクシンイミド218mg(1.89mmo1)塩酸1-エチルー3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド362mg(1.89mmo1)を加え、室温で2日間撹拌した。反応終了後、1N塩酸水溶液を加え、クロロホルムで抽出し、飽和炭酸水素ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。残留物をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサンー酢酸エチル=3:1)で精製し、酢酸エチルーヘキサンから再結晶しN-スクシンイミジルー6-(4-フェノキシ)ヘキサノエート477mg(収率72.6%)を得た。

 1 H-NMR (400MHz, CDCl₃): δ 1.5 8~1.67 (m, 2H), 1.81~1.90 (m, 4H), 2.67 (t, J=7.4Hz, 2H), 2.84 (bs, 4H), 4.02 (t, J=6.3Hz, 2H), 6.96 (d with fine coupling, J=8.8Hz, 2H), 7.30 (t with fine coupling, J=7.4Hz, 1H), 7.41 (t with fine coupling, J=7.51 (d with fine coupling, J=7.51 (d with fine coupling, J=9.0 Hz, 2H), 7.55 (d with fine coupling, J=9.0 Hz, 2H), 7.55 (d with fine coupling, J=7.1Hz, 2H) ppm. mp:112.0~113.0°C

IR (KBr) : 2948, 1814, 1782, 17

30, 1612, 1488, 1386, 1252, 12 02, 1066 cm⁻¹

Mass (m/z, %): 381 $(M^{\dagger}, 45)$, 17 0 (100).

参考例2

ウシ血清アルブミン (BSA) 結合3,4,5-トリク ロロフェノール (TCP-BSA) の合成

ウシ血清アルプミン 5.0 mgを 0.1 Mのリン酸緩 衝液 (pH7.5) 900 μ 1 に溶解し、N-スクシン 5.2 cm^{-1}

Mass (m/z, %): 284 $(M^+, 74)$, 17 0 (100).

実施例12

N-スクシンイミジル-6-(4-フェノキシ) ヘキサ ノエートの合成

[0045]

【化16】

イミジルー6ー(3, 4, 5ートリクロロフェノキシ) ヘキサノエート 1. $1 \, \mathrm{mg} \,$

【0047】参考例3

ウシ血清アルブミン (BSA) 結合ビフェニル (BP-BSA) の合成

BSA 5.0 mgを 0.1 Mのリン酸緩衝液(pH 7.5)900 μ lに溶解し、N-スクシンイミジルー 6-(4-フェニルフェノキシ)へキサノエート1.0 mgの無水ジメチルホルムアミド溶液 100 μ lを加え、室温で終夜撹拌した。その後反応液を PBS中で透析し脱塩して、標記 BP-BSAを得た。

【0048】参考例4

【0049】また、前記 BP-BSAの代えてウシ血 清アルプミン結合 PCB#77 (PCB#77-BSA ; KRI社製)を用いて PCB#77-BSA感作 粒子を得た。

【0050】参考例5

アルカリフォスファターゼ標識抗PCB#77抗体の作成

抗PCB#77モノクローナル抗体(PCB77B抗体;KRI社製)を用い、マレイミド法にてアルカリフォスファターゼ(ALP;オリエンタル社製)を結合し ALP標識抗PCB#77抗体を得た。

[0051] 参考例6

PCB#77(3, 3', 4, 4'ーテトラクロロビフェニル)の測定

PCB#77の測定は、全自動化学発光免疫測定システム (ルミパルス f;富士レビオ社製) を用いた 1 ステップ競合法にて行った。参考例4で作成した BP-B SA感作粒子または PCB#77-BSA感作粒子液 各 150μ lにPCB#77の標準抗原液 90μ lとALP標識抗PCB#77抗体液 50μ lを加え、37 20 20 30

D) 液 200 μ l を加えて 37℃ 5分間酵素反応を 行い、その後発光量を測定した。

【0052】前記標準抗原液は、PCB#77(ジーエルサイエンス社製)を 10%ジメチルスルホキシド溶液に溶解して作成した。PCB#77は $0\sim100$ ng/mlの濃度に調整し、標準抗原0濃度のカウント値を 100%とした時の各標準抗原液の応答(B/B0(%))で標準曲線を求めた。その結果を図1に示す。感作粒子について、PCB#77-BSA感作粒子と BP-BSA感作粒子とを比較したところ、BP-BSA感作粒子を用いた方の感度が高かった。その結果を表 1に示す。

[0053]

【表1】

表-1 PCB誘導体と代替誘導体の比較

	PCB#77測定系 PCB#126測定		測定系	PC8#169測定系		
	BP-BSA*	PCB#77-BSA	TCP-BSA**	PCB#126-BSA	TCP-BSA	PCB#159-BSA
IC15%	1	3	0.2	0.6	0.3	1.0
IC50%	6.3	37.5	2.8	3.1	2.1	3.3

*BP:ビフェニル **3,4,5~TCP;トリクロロフェノール

【0054】また、BP-BSA感作粒子を用いた PCB#77測定系に対する PCB#126と PCB#169の交叉反応性を確認したところ、PCB#126と16.3%の交叉反応性が認められたが、PCB#1

69との交叉反応性は認められなかった。 【0055】

【表2】

表-2 交叉反応性-1

4 人人人 人人人						
	PCB#77測定系	PCB#126測定系	PCB#169測定系			
PCB#77		7.1	6.3			
PCB#126	16.3		1:00			
PCB#169	-	<1				

*50%阻害率の濃度の割合から求めた(単位 %)。

【0056】参考例7

【0057】また、前記 TCP-BSAに代えてウシ 血清アルブミン結合 PCB#126 (PCB#126 -BSA; KRI社製) を用いて PCB#126-B SA感作粒子を得た。

【0058】参考例8

アルカリフォスファターゼ標識抗PCB#126抗体の 作成

抗PCB#126モノクローナル抗体(PCB77A抗体; KRI社製)を用い、マレイミド法にてアルカリフォスファターゼ(ALP; オリエンタル社製)を結合しALP標識抗PCB#126抗体を得た。

【0059】参考例9

PCB#126(3,3',4,4',5-ペンタクロロピフェニル)の測定

PCB#126の測定は、全自動化学発光免疫測定システム (ルミパルス f ; 富士レビオ社製) を用いた 1 ステップ競合法にて行った。参考例 7 で作成した T CP PS A 感作粒子または PCB#126-BS A 感作粒子液各 150μ 1に標準抗原 90μ 1と酵素標識抗体液 50μ 1を加え、37 C 20 分間免疫反応を行い、洗浄後基質液 200μ 1を加えて 37 C 5 分間酵素反応を行い、その後発光量を測定した。

【0060】前記標準抗原液は、PCB#126 (ジーエルサイエンス社製)を 10%ジメチルスルホキシド

溶液に溶解して作成した。 PCB#126は0~10 ng/mlの濃度に調整し、標準抗原0濃度のカウント値を 100%とした時の各標準抗原液の応答(B/B0(%))で標準曲線を求めた。その結果を図2に示す。感作粒子について、TCP-BSA感作粒子と PCB#126-BSA感作粒子とを比較したところ、TCP-BSA感作粒子を用いた方の感度が高かった。その結果を表1に示す。

【0061】また、TCP-BSA感作粒子を用いた PCB#126測定系に対する PCB#77と PCB #169の交叉反応性を確認したところ、PCB#77 と7.1%の交叉反応性が認められたが、PCB#16 9とはほとんど交叉反応性は認められなかった。

[0062] 参考例10

ウシ血清アルブミン結合ハプテン抗原感作粒子の作成 参考例2の TCP-BSAに代えて PCB#169-BSA (KRI社製) を用いて PCB#169-BS A感作粒子を得た。

参考例11 アルカリフォスファターゼ標識体抗PCB #169抗体の作成

抗PCB#169モノクローナル抗体(PCB169E 抗体; KRI社製)を用い、マレイミド法にてアルカリ フォスファターゼ(ALP; オリエンタル社製)を結合 し ALP標識抗PCB#169抗体を得た。

【0063】参考例12

PCB#169(3, 3', 4, 4', 5, 5'-へキ サクロロピフェニル)の測定

PCB#169の測定は、全自動化学発光免疫測定システム (ルミパルス f;富士レビオ社製) を用いた 1ステップ競合法にて行った。参考例7で作成したすなわち TCP-BSA感作粒子または参考例10で作成した PCB#169-BSA感作粒子液各 150μ 1に標

準抗原 90μ 1と酵素標識抗体液 50μ 1を加え、370 $20分間免疫反応を行い、洗浄後基質液 <math>200\mu$ 1を加えて 370 5分間酵素反応を行い、その後発光量を測定した。

【0064】前記標準抗原液は、PCB#169(ジーエルサイエンス社製)を 10%ジメチルスルホキシド溶液に溶解して作成した。PCB#169は $0\sim10$ ng/mlの濃度に調整し、標準抗原0濃度のカウント値を 100%とした時の各標準抗原液の応答(B/B 0(%))で標準曲線を求めた。その結果を図3に示す。感作粒子について、TCP-BSA感作粒子と PCB#169-BSA感作粒子とを比較したところ、TCP-BSA感作粒子を用いた方の感度が高かった。その結果を表1に示す。

【0065】また、TCP-BSA感作粒子を用いた PCB#169測定系に対する PCB#77と PCB #126の交叉反応性を確認したところ、PCB#77 と6.3%、PCB#126とは100%の交叉反応性 が認められた。

[0066]

【発明の効果】本発明の一般式(I)で表されるフェノキシ化合物は、PCBを測定するための試薬として有用である。本発明の一般式(I)で表されるフェノキシ化合物は、例えばBSAと結合させて、酵素免疫測定法によるPCBの測定に用いることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】PCB#77を測定したときの標準曲線を示す

【図2】 PCB#126を測定したときの標準曲線を示す。

【図3】PCB#169を測定したときの標準曲線を示す

